

主務官庁

経済産業省

目的

先端的または独創的技術・ノウハウ指向型の中小企業の助成等を通じて、中小企業の振興ならびにわが国産業の活性化に寄与する。

事業名

研究開発助成事業（試作品開発助成金）

募集方法

公募

助成対象者

①中小企業

原則として創業後10年以内又は新事業進出後10年以内の中小企業で、かつ資本金3億円以下の未上場企業

②個人

研究開発の成果を核にして起業を目指す個人の研究者

助成内容/対象

現在の技術水準からみて新規性があり、技術水準が高く、その研究開発成果をベースとして新たな試作品の製作を行おうとする具体的な計画を有しているプロジェクトで、試作品開発に要する費用の総額は1,500万円以内とする。（総費用に対する助成の制限はない。）

募集期間

応募時期

4月20日～6月30日

決定時期

10月末

応募制限

選考方法

審査委員(学識経験者)により提出書類による一次審査を実施し、二次審査として一次審査通過者によるプレゼンテーションにより選考

開発期間

助成金の交付（12月上旬予定）後、概ね1年

助成金額

500万円/件

（社内人件費に関しては原則として認めない。）

産業財産権の導入費等

産業財産権の導入費等(弁理士手数料も含む)も認める。

産業財産権の帰属

特許等の出願者(企業、研究者等)に帰属する。

採択件数(平成20年度)

8件

採択テーマの事例(平成20年度)

- 1 インクジェットヘッドリフレッシュ装置
 - 2 超薄型回転式静電エンコーダの開発
 - 3 脳動脈瘤および狭窄性病変治療用カバードステントの開発
- 他5件

申請・問合せ

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷3-29-22 投資育成ビル3階

Tel 03-5466-2109

Fax 03-5469-5864

URL <http://www.newtec.or.jp>

e-mail newtec@sbic.co.jp

特記事項

掲載情報は調査時点（平成21年1～2月）のものです。最新の詳細は、財団のホームページまたは担当者にお問合せください。